

لِلْحَقِّ لِلْحَقِّ
لِلْحَقِّ لِلْحَقِّ
لِلْحَقِّ لِلْحَقِّ

وزارت علوم تحقیقات و فناوری



دانشگاه دامغان

دانشکده شیمی

پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی (گرایش آلی)

بررسی اثر نانوذره های اصلاح شده-سطحی سیلیکا بر رفتار نوری
و حرارتی کاپتون®

توسط :

سعیده فرشاد

استاد راهنما :

دکتر حسین بهنیافر

شهریور ماه ۱۳۹۲

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه دامغان

دانشکده شیمی

پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی (گرایش آلی)

بررسی اثر نانوذره های اصلاح شده-سطحی سیلیکا بر رفتار نوری
و حرارتی کاپتون[®]

توسط :

سعیده فرشاد

استاد راهنما :

دکتر حسین بهنیافر

شهریور ماه ۱۳۹۲

تقدیم به کسی که نه تقدیم این پایان نامه، که نثار تمام هستی ام نیز جبران قطره‌ای از
دیای بی کران محبت و فداکاری اش نخواهد بود.....

بهادرم

که دامن پاکش پاگاه عروجنم و چنانش قبله‌گاه عشق ابدی من است ، او که در
گرانباز ترین نو میدی همیادش و عشقش به دل خسته ام نیروی فرایند بخشید.

پدرم

برای دستهای همیشه خسته اش.

و تقدیم به بسترین پشتیبان و بزرگترین نعمت زندگی ام ...

همسرم

به پاس محبتها بی دیغش.

پاسکنزاری

هر کس در قبال خوبی مردم مشکر نماید، از خداوند عزو جل مشکر نموده است.

امام رضا(ع)

پاس بی کران پروردگار یکتارا که هستی مان بخشد و به طریق علم و دانش رئنمودان شد و به همشینی رهروان علم و دانش مصخریان نمود و خوش چینی از علم و معرفت را روز یان ساخت.

خدایا مشکر به حاضر وجودت و این که همیشه هستی

با پاس فراوان از اساتید راهنمایی فرزانه ام، جناب آقای دکتر حسین بنتیافر که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، بار اهتمای های ارزشمندو خردمندانه خود در تمام مراحل انجام این پژوهش مرآمورده لطف خود قرار داده و دشواری های مسیر تحقیق را برایم آسان نمودند.

از اساتید فرهنگی جناب آقای دکتر پور موسوی و جناب آقای دکتر پور علی که قبول زحمت فرموده و

دواوری این پایان نامه را بر عهد کر فتد نهایت پاسکنزاری را دارم.

واز همه دوستان هم بانم و همکاران خوبم که دلسویز نه در کنارم و مایه آرامش قلبم بودند پاسکنزارم.

چکیده

بررسی اثر نانوذره های اصلاح شده-سطحی سیلیکا بر رفتار نوری و حرارتی کاپتون® به وسیله‌ی

سعیده فرشاد

۴،۴'اکسی دی آنیل ۱ن (ODA) و پیرومیتیک دی اندرید (PMDA)، پلی‌ایمید ۴،۴'اکسی دی فنیلن پیرومیتیک ایمید را با روش ایمیداسیون حرارتی می‌سازد، که قبل از مرحله‌ی بسته شدن حلقه‌ها مان را با ۵٪ وزنی نانوذره‌ی سیلیکا همگن کردیم و همچنین ذره‌های SiO_2 را قبل از اضافه کردن به مخلوط واکنش بوسیله‌ی ۴،۴'متیلن دی فنیلن دی ایزوسیانات (MDI) اصلاح سطحی کردیم. نانوذره‌های SiO_2 که با MDI اصلاح شده‌اند ($\text{SiO}_2\text{-MDI}$) و نانوکامپوزیت‌های پلی‌ایمیدی (PI/ SiO_2 و PI/ $\text{SiO}_2\text{-MDI}$) به صورت کامل توسط UV-vis و FT-IR و پراش اشعه‌ی X و اسکن میکروسکوپی الکترونی (SEM) مورد آنالیز قرار گرفته‌اند. همچنین ترموگرام‌های TGA/DTG نشان دهنده‌ی این است که ۲۲٪ از گروه‌های سیلانول موجود در سطح نانوذره‌های SiO_2 توسط گروه‌های MDI اصلاح سطحی شده است. PI/ SiO_2 پایداری حرارتی بیشتری نسبت به پلی‌ایمید بدون SiO_2 و همچنین PI/ $\text{SiO}_2\text{-MDI}$ در سراسر درجه حرارت اعمال شده نشان می‌دهد. اگرچه پلی‌ایمید خالص پایداری حرارتی بهتری نسبت به PI/ $\text{SiO}_2\text{-MDI}$ در محدوده‌ی $200\text{--}300^\circ\text{C}$ دارد ولی در دماهای بالاتر PI/ $\text{SiO}_2\text{-MDI}$ پایداری بیشتری نشان می‌دهد. PI/ $\text{SiO}_2\text{-MDI}$ یک الگوی تجزیه‌ای دو مرحله‌ای کامل را نشان می‌دهد که مرحله‌ی اول به دلیل وجود بخش آلی موجود در نانوذره‌هایمعدنی نمایان نشده است. با توجه به تغییرات شیب منحنی DTA گذار فاز اول می‌تواند در محدوده‌ی حرارتی $300\text{--}400^\circ\text{C}$ بصورت نامحسوس دیده شود ولی برای PI/ SiO_2 و PI/ $\text{SiO}_2\text{-MDI}$ به دلیل حضور نانوذره‌های SiO_2 ماتریکس پلیمر دقیق دیده شود.

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

فصل اول: پیش‌گفتار

۱	۱-۱- تاریخچه‌ی پلی‌ایمیدها
۳	۱-۲- طبقه‌بندی پلی‌ایمیدها
۴	۱-۳- سنتز پلی‌ایمیدها
۴	۱-۳-۱- ایمیداسیون حرارتی
۵	۱-۳-۱-۱- ایمیداسیون حرارتی دو مرحله‌ای
۵	۱-۳-۱-۲- ایمیداسیون حرارتی تک مرحله‌ای
۶	۱-۳-۲- ایمیداسیون شیمیایی
۶	۱-۴- کاربردهای پلی‌ایمیدها
۶	۱-۴-۱- کامپوزیت‌ها
۷	۱-۴-۲- کاربردهای الکترونیکی
۸	۱-۴-۳- فیلم‌های پلی‌ایمیدی
۸	۱-۴-۴- غشاهای پلی‌ایمیدی
۹	۱-۴-۵- پوشش‌های پلی‌ایمیدی
۹	۱-۴-۶- پلی‌ایمید قالب‌گیری
۱۰	۱-۵- پلی‌اکسی‌دی‌فنیلن‌پیروملیت‌ایمید
۱۳	۱-۶- نانوذره‌ی سیلیکا
۱۵	۱-۶-۱- سل-ژل

۱۸ ۷-۱- پژوهش‌های اخیر در مورد نانوذرده‌ی سیلیکا
۲۱ ۱-۸- نانوآمیزه‌ها
۲۳ ۱-۹- پژوهش‌های اخیر در مورد نانوآمیزه‌ها
۲۴ ۱۰-۱- هدف از پژوهش جاری

فصل دوم: بخش تجربی

۲۷ ۱-۲- مواد شیمیایی
۲۷ ۲-۲- دستگاه‌های آزمایشی
۲۸ ۳-۲- تهییه نانوپودر SiO_2 پیوند داده شده با MDI
۲۹ ۴-۲- تهییه نانوکامپوزیت‌های PI/ SiO_2 -MDI و PI/ SiO_2

فصل سوم: بحث و نتیجه‌گیری

۳۰ ۳-۱- پلی‌ایمید تهییه شده
۳۲ FT-IR - ۱-۱-۳
۳۳ UV-vis(DRS) - ۲-۱-۳
۳۳ XRD - ۳-۱-۳
۳۴ SEM - ۴-۱-۳
۳۵ TGA-DTG - ۵-۱-۳
۳۷ ۳-۲- نانوذرده‌ی سیلیکا
۳۷ FT-IR - ۱-۲-۳
۳۸ XRD - ۲-۲-۳
۳۸ SEM - ۳-۲-۳
۳۹ TGA-DTG - ۴-۲-۳
۴۱ ۳-۳- SiO_2 -MDI

۴۵FT-IR - ۱-۳-۳
۴۶UV-vis(DRS) - ۲-۳-۳
۴۷XRD - ۳-۳-۳
۴۸SEM - ۴-۳-۳
۴۹DTG- TGA - ۵-۳-۳
۵۰PI/SiO ₂ - ۴-۳- نانوآمیزه‌ی
۵۱FT-IR - ۱-۴-۳
۵۲UV-vis(DRS) - ۲-۴-۳
۵۳XRD - ۳-۴-۳
۵۴SEM - ۴-۴-۳
۵۵DTG-TGA - ۵-۴-۳
۵۶PI/SiO ₂ -MDI - ۵-۴- نانوآمیزه‌ی
۵۷FT-IR - ۱-۵-۳
۵۸UV-vis(DRS) - ۲-۵-۳
۵۹XRD - ۳-۵-۳
۶۰SEM - ۴-۵-۳
۶۱DTG-TGA - ۵-۵-۳
۶۲نتیجه‌گیری - ۶-۳
۶۳DTG-TGA - ۱-۶-۳
۶۴DTA - ۲-۶-۳
۶۵SEM - ۳-۶-۳
۶۶UV-vis(DRS) - ۴-۶-۳
۶۷XRD - ۵-۶-۳
۶۸FT-IR - ۶-۶-۳
۶۹- مقایسه رنگ پلیمرها - ۷-۶-۳
۷۰

٧٢	منابع
٨١	پیوست ۱
٨٣	پیوست ۲

فهرست جداول‌ها

صفحه	عنوان
۱۱	جدول ۱-۱: انواع کپتون®.....
۱۹	جدول ۱-۲: عوامل جفت سیلان رایج.....

فهرست شکل‌ها

عنوان	صفحه
شکل ۱-۱: طبقه‌بندی پلی‌ایمیدها	۳
شکل ۱-۲: نیروی بین ملکولی پلی‌ایمیدها	۴
شکل ۱-۳: بهم پیوستن زنجیره‌های پلی‌ایمیدی	۴
شکل ۱-۴: ساختار کپتون	۱۰
شکل ۱-۵: طیف FT-IR پلی‌ایمید	۱۲
شکل ۱-۶: دیفرکتوگرام XRD پلی‌ایمید	۱۳
شکل ۱-۷: طیف IR نانوذره‌ی SiO_2	۱۶
شکل ۱-۸: دیفرکتوگرام XRD نانوذره‌ی SiO_2	۱۷
شکل ۱-۹: تصویر TEM نانوذره‌ی SiO_2	۱۷
شکل ۱-۱۰: تصویر SEM نانوذره‌ی SiO_2	۱۸
شکل ۱-۱۱: a,b) نانوذره‌ی سیلیکای اصلاح نشده، c) نانوذره‌ی اصلاح شده با آمین d) نانوذره‌ی اصلاح شده با کربوکسیل	۲۱
شکل ۱-۱۲: تفاوت کیفی بین پخش شدن و توزیع نانوذره‌ها در ماتریس پلیمر	۲۲
شکل ۱-۱۳: سنتز نانوکامپوزیت پلی‌ایمید/ TiO_2	۲۳
شکل ۱-۱۴: طرز ساخت فیلم پلی‌ایمید/سیلیکا	۲۴
شکل ۱-۱۵: نمایش شماتیک هدف ما از انجام این پژوهش	۲۶
شکل ۳-۱: مسیر تهیه‌ی پلی‌آمیک‌اسید	۳۰
شکل ۳-۲: تصویر آزمایشگاهی تهیه‌ی پلی‌آمیک‌اسید	۳۱

- شکل ۳-۳: طیف FT-IR پلی ایمید ۳۲
- شکل ۳-۴: طیف UV-vis پلی ایمید ۳۳
- شکل ۳-۵: دیفرکتوگرام XRD پلی ایمید ۳۴
- شکل ۳-۶: میکروگراف SEM برای پلی ایمید با بزرگنمایی‌های مختلف ۳۵
- شکل ۳-۷: ترموگرام TGA-DTG پلی ایمید ۳۶
- شکل ۳-۸: طیف FT-IR نانوذره‌ی SiO_2 ۳۷
- شکل ۳-۹: دیفرکتوگرام XRD نانوذره‌ی SiO_2 ۳۸
- شکل ۳-۱۰: میکروگراف SEM نانوذره‌ی SiO_2 ۳۹
- شکل ۳-۱۱: ترموگرام TGA-DTG نانوذره‌ی SiO_2 ۴۰
- شکل ۳-۱۲: تصویر آزمایشگاهی خشک کردن حلال تولوئن ۴۱
- شکل ۳-۱۳: نمایش مسیر خشک کردن تولوئن ۴۲
- شکل ۳-۱۴: تصویر آزمایشگاهی اصلاح سطحی نانوذره‌ی SiO_2 ۴۳
- شکل ۳-۱۵: طرح نمادین اصلاح سطحی نانوذره‌ی SiO_2 ۴۴
- شکل ۳-۱۶: طیف FT-IR نانوذره‌ی $\text{SiO}_2\text{-MDI}$ ۴۵
- شکل ۳-۱۷: طیف UV-vis نانوذره‌ی $\text{SiO}_2\text{-MDI}$ ۴۶
- شکل ۳-۱۸: دیفرکتوگرام XRD نانوذره‌ی $\text{SiO}_2\text{-MDI}$ ۴۷
- شکل ۳-۱۹: میکروگراف SEM نانوذره‌ی $\text{SiO}_2\text{-MDI}$ ۴۸
- شکل ۳-۲۰: ترموگرام TGA-DTG نانوذره‌ی $\text{SiO}_2\text{-MDI}$ ۵۰
- شکل ۳-۲۱: طیف FT-IR نانوآمیزه‌ی PI/SiO_2 ۵۱
- شکل ۳-۲۲: طیف UV-vis نانوآمیزه‌ی PI/SiO_2 ۵۲
- شکل ۳-۲۳: دیفرکتوگرام XRD نانوآمیزه‌ی PI/SiO_2 ۵۳
- شکل ۳-۲۴: میکروگراف SEM نانوآمیزه‌ی (a) PI/SiO_2 فیلم (b) پودر ۵۴
- شکل ۳-۲۵: ترموگرام DTG-TGA نانوآمیزه‌ی PI/SiO_2 ۵۶

- ۵۷ شکل ۳-۲۶: طیف FT-IR نانوآمیزه‌ی PI/SiO₂-MDI
- ۵۸ شکل ۳-۲۷: طیف UV-vis نانوآمیزه‌ی PI/SiO₂ MDI
- ۵۹ شکل ۳-۲۸: دیفرکتوگرام XRD نانوآمیزه‌ی PI/SiO₂-MDI
- ۶۱ شکل ۳-۲۹: میکروگراف SEM نانوآمیزه‌ی (a) فیلم (b) پودر
- ۶۲ شکل ۳-۳۰: ترموگرام DTG-TGA نانوآمیزه‌ی PI/SiO₂-MDI
- ۶۴ شکل ۳-۳۱: مقایسه‌ی DTG- TGA
- ۶۵ شکل ۳-۳۲: مقایسه‌ی DTA
- ۶۶ شکل ۳-۳۳: مقایسه‌ی SEM
- ۶۷ شکل ۳-۳۴: مقایسه‌ی طیف (DRS) UV-vis
- ۶۸ شکل ۳-۳۵: مقایسه‌ی XRD
- ۷۰ شکل ۳-۳۶: مقایسه‌ی FT-IR
- ۷۱ شکل ۳-۳۷: مقایسه‌ی رنگ‌های پلی‌ایمید خالص و نانوآمیزه‌های سنتز شده

فصل اول

مقدمہ

پیش‌گفتار

پلی‌ایمیدها ماکروملکول‌هایی با کارایی بالا هستند که عموماً با پلیمریزاسیون تراکمی مونومر - های دی‌انیدریدی و دی‌آمینی تهیه می‌شوند. این پلیمر‌ها ویژگی‌های مکانیکی، الکتریکی، پایداری شیمیایی و حرارتی بسیار خوبی را در محدوده وسیع دمایی از خود نشان می‌دهند. یکی از مشکل‌های استفاده از پلی‌ایمیدها فراورش سخت آنها است که برای غلبه بر این مشکل، پلیمرها را در حالت پلی‌آمیک اسید فرآیند می‌کنند و سپس با حرارت دهی، آن را به پلی‌ایمید تبدیل می‌کنند. در ادامه به اختصار به تاریخچه، نحوه تهیه و برخی از کاربردهای آنها می‌پردازیم.

۱-۱- تاریخچه پلی‌ایمیدها:

اولین بار پلی‌ایمید آروماتیک در سال ۱۹۰۸ توسط بوگرد^۱ و رنشو^۲ سنتز شد که نام آن آمینوفولیک اسید بود [۱].

اولین پلی‌ایمید آروماتیک با وزن ملکولی بالا در سال ۱۹۵۵ توسط رابینسون^۳ و ادوارد^۴ سنتز شد [۲]. همچنین در اواسط دهه ۱۹۶۰ اسروگ^۵ در شرکت دوپانت^۶ پیشنهاد یک برنامه تحقیق و توسعه بر روی دی‌انیدریدها و دی‌آمین‌های آروماتیک را داد، و یک تیم تحقیقاتی

-
1. Bogerd
 2. Renshaw
 3. Rabinson
 4. Edward
 5. Sroog
 6. Dupont

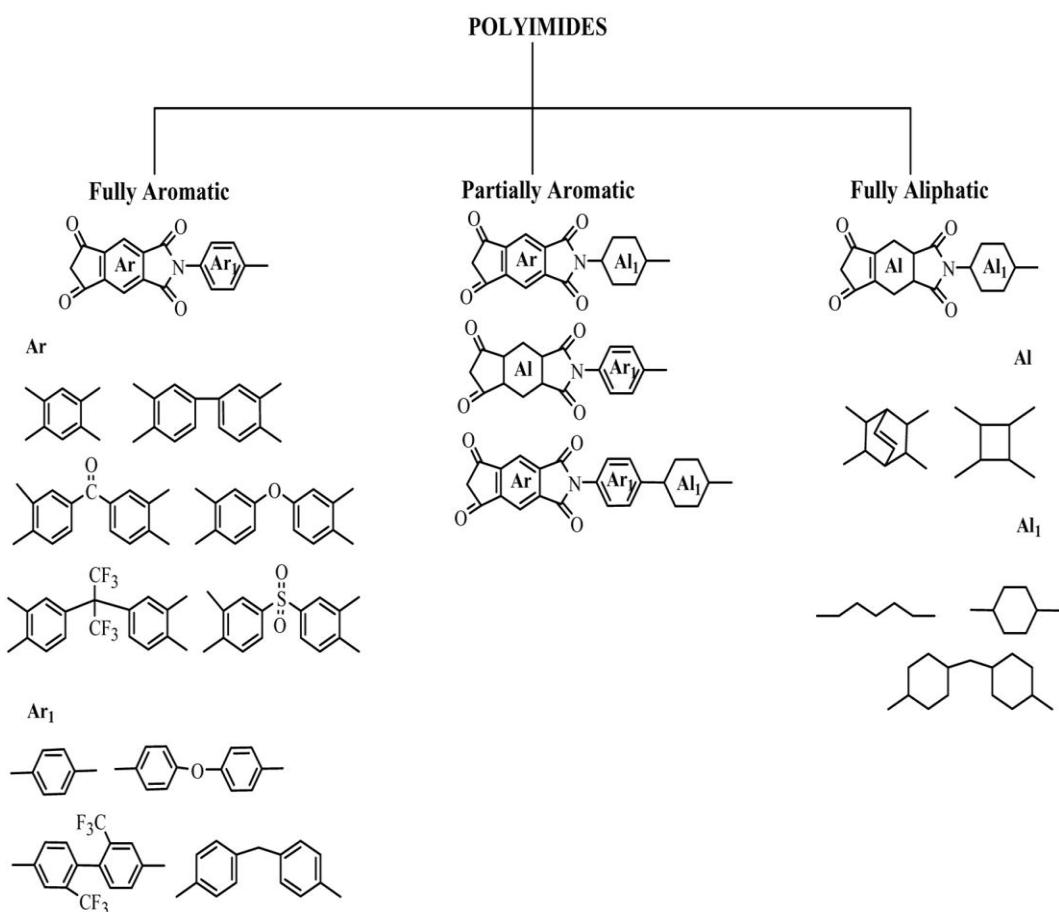
تشکیل دادند که بروی واکنش بین پیرومیتیک دی‌انیدرید(PMDA) و اکسی دی-آنیلین(ODA) مطالعه انجام دهند و آنها توانستند در نهایت یک پلیمر هتروسیکل را سنتز کنند. این پلیمر اولین عضو از یک سری پلیمرهای جدید تحت عنوان پلیمرهایی با کارایی بالا بر پایه حلقه‌های هموسیکلی و هتروسیکلی آروماتیک محسوب شد.

در سال ۱۹۵۸ آزمایشگاهی در مرکز تحقیقاتی انژری اتمی فرانسه ایجاد شد که بروی اثر تابش‌های هسته‌ای آلفا، بتا و گاما بر روی ملکول‌های آلی مطالعه انجام می‌دادند. در این تحقیقات مشخص شد که بعضی از مواد آلی در برابر این تابش‌ها مقاومت نموده و همچنین پایداری حرارتی خوبی را در رآکتورهای هسته‌ای از خود نشان می‌دهند، از آن به بعد پلی-هتروسیکل‌ها در صنایع و دانشگاه‌های تمام جهان مورد پذیرش قرار گرفت و مطالعه بر روی آنها در ۵ دهه‌ی اخیر در آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی سابق، اروپا و ژاپن رشد فزاینده‌ای یافت. در این زمینه هزاران اختراع و مقاله‌ی علمی به صورت بنیادی و کاربردی منتشر شده و هرساله برحجم آنها افزوده می‌شود. برهمنی اساس در نیم قرن اخیر همگام با سایر مواد صنعتی یک جهش ناگهانی در توسعه پلی‌ایمیدها نیز رخ داد. انجام تحقیقات اساسی بر روی سنتز، سینتیک واکنش، درجه ایمیداسیون، رابطه ساختار با خواص، مونومرهای جدید و منجر به ایجاد پلی‌ایمیدهایی با خواص گوناگون حرارتی، چقرمگی^۱، چسبندگی و مکانیکی شده است. اگرچه این پلی‌پلیمرها در ابتدا فقط برای کاربردهای خاصی به کار گرفته می‌شد ولی امروزه برای کاربردهای گوناگونی مثل چسب، کامپوزیتها، رنگ، فیلم، الیاف غشاء و مورد استفاده قرار می‌گیرد که از نظر تجاری قابل دسترس برای صنایع هوافضا، اتومبیل، صنایع الکتریکی و مکانیکی می‌باشد [۳]. در ادامه توضیح مختصری راجع به پلی‌ایمیدها می‌دهیم.

1.Toughness

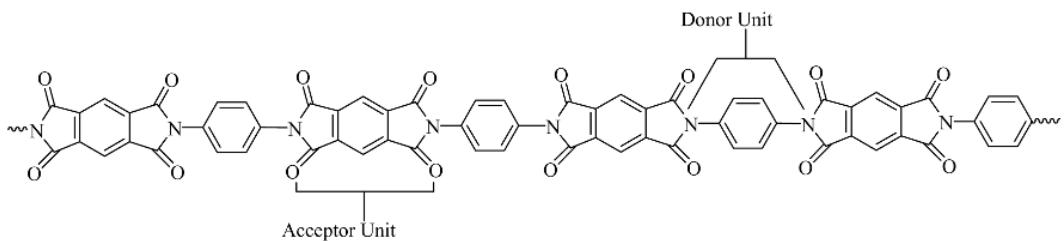
۱-۲- طبقه‌بندی پلی‌ایمیدها:

باتوجه به مونومرهایی که پلی‌ایمید را تشکیل می‌دهند آنها به سه دسته‌ی کاملاً آروماتیک، نیمه‌آروماتیک و کاملاً آلیفاتیک طبقه‌بندی می‌شوند، که در شکل ۱-۱ ملاحظه می‌شود.



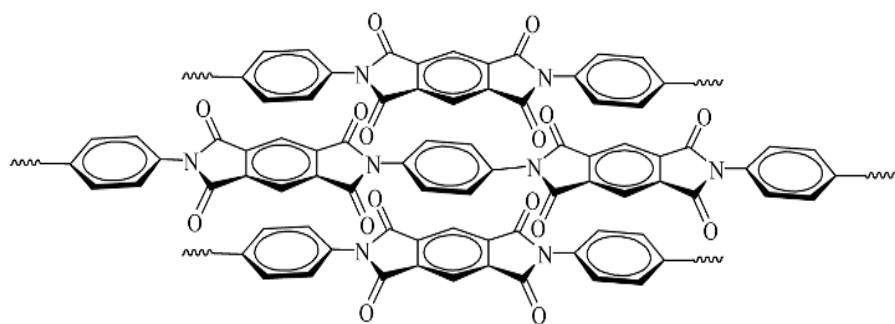
شکل ۱-۱ طبقه‌بندی پلی‌ایمیدها

پلی‌ایمیدهای آروماتیک مهمترین پلی‌ایمیدهای تجاری هستند و ویژگی‌های باورنکردنی آنها به دلیل نیروی قوی بین ملکولی در زنجیره‌ی پلیمر است. این پلیمرها حاوی کمپلکس انتقال بار هستند که از دو مونومر دهنده و پذیرنده‌ی الکترون تشکیل شده‌اند (شکل ۱-۲).



شکل ۲-۱ نیروی بین ملکولی پلی ایمیدها

در این سیستم اتم نیتروژن به دلیل چگالی الکترونی بالاتر نسبت به گروه کربونیل به عنوان دهنده‌ی الکtron و گروه کربونیل به عنوان پذیرنده‌ی الکtron عمل می‌کند که این نیرو می‌تواند بین زنجیره‌های پلیمری نیز به وجود آید (شکل ۳-۱) [۴].



شکل ۳-۱ به هم پیوستن زنجیره‌های پلی ایمید

۱-۳-۱- سنتز پلی ایمیدها:

سنتز پلی ایمیدها به دو روش حرارتی و شیمیایی انجام می‌شود که در زیر به طور خلاصه به آن می‌پردازیم.

۱-۳-۱-۱- ایمیداسیون حرارتی:

ایمیداسیون حرارتی به دو صورت تک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای انجام می‌گیرد.

۱-۳-۱-۱- ایمیداسیون حرارتی دو مرحله‌ای:

همترین روش سنتز پلی ایمیدها، فرآیند دو مرحله‌ای پلی آمیک اسید است. این روش با واکنش مونومر دی‌آمین با دی‌انیدرید در یک حلال قطبی آپروتیک مثل N,N -دی‌متیل-فرمamید، دی‌متیل‌استامید، یا N -متیل‌پیرولیدون آغاز می‌شود و پلی آمیک اسید را نتیجه می‌دهد. سپس در مرحله بعدی با اعمال حرارت، ضمن حذف آب حلقه بندي نهايی انجام شده و پلی‌ایمید تشکيل می‌شود. استفاده از اين روش از سال ۱۹۵۰ آغاز شد و تا به امروز هم برای سنتز بسياری از پلی‌ایمیدها بكار رفته است [۵-۸].

بسیاری از پلی‌ایمیدها نقطه ذوب بالايی دارند و حلال‌شنan در اکثر حالات محدود است، به همين جهت است که فرآورش آنها به سادگی انجام‌پذير نیست [۹]. کپتون[®] اولین پلی‌ایمیدی بود که اهمیت تجاری پیدا کرد. این پلی‌ایمید به همين روش ساخته می‌شود و در تهیه آن از PMDA و ODA استفاده می‌شود [۱۰]. سنتز پلی‌ایمیدها مانند سایر پلیمرها تحت تأثیر عوامل مختلف می‌باشد بطوری که برای بدست آوردن پلیمری با وزن ملکولی بالا پرداختن به جزئياتی مثل انتخاب مونومرها، شرایط واکنش (دما و غلظت)، توجه به واکنش‌های جانبی، محصول واکنش و غيره اهمیت دارد که هرکدام به نوبه خود در سنتز پلی‌ایمیدها مؤثر می‌باشند [۱۱].

۱-۳-۱-۲- ایمیداسیون حرارتی تک مرحله‌ای:

این روش برای تهیه پلی‌ایمیدهایی بكار می‌رود که اغلب در حالات آلی محلول هستند. اين فرایند شامل حرارت دادن مخلوطی از مونومرها با نسبت استوکیومتری با یک حلال با نقطه جوش بالا یا مخلوطی از حالات در دمای $180-220^{\circ}\text{C}$ می‌باشد. ایمیداسیون در اين دماها به سرعت انجام می‌شود و آب تولید شده با تشکيل آزئوتروب با حلال از مخلوط واکنش به طور